PAT-NO:

JP361238981A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 61238981 A

TITLE:

METHOD FOR MAKING UNIFORM HIGH-FREQUENCY ETCHING

PUBN-DATE:

October 24, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KIKUCHI, MASASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

ULVAC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP60079251

APPL-DATE:

April 16, 1985

INT-CL (IPC): C23F001/00, H01L021/302

US-CL-CURRENT: 216/63

ABSTRACT:

PURPOSE: To easily and uniformly etch the entire part of a substrate by providing a perforated flat plate in front of an anode and adjusting the distance from said plate and anode in such a manner as to be larger at the point where the rate of etching is low and to be smaller at the point where the rate thereof is high.

CONSTITUTION: The perforated flat plate 6 having the same potential as the potential of the flat plate-shaped anode 2 is placed in front of the anode 2 apart at a spacing therefrom in the stage of introducing gas such as CHF<SB>3</SB> under adequate low pressure into a vacuum chamber 1, providing the anode 2 and cathode 3 in parallel with each other, throwing electric power from a high-frequency power source 4 thereto and etching the substrate 5 provided to the cathode 3. The flat plate 6 disposed with the hole parts 6a in a zigzag shape, etc., is adjusted by a suitable means such as, for example, curving either the anode 2 or the flat plate 6 in such a manner as to increase the distance between the flat plate 6 and the anode 2 at the point where the etching rate of the substrate 5 is low and to decrease the above-mentioned distance at the point where the above-mentioned rate is high. The substrate 5 is etched uniformly over the entire part by adjusting partially the rate of etching according to the above-mentioned method.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭61-238981

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)10月24日

C 23 F. 1/00 H 01 L 21/302 6793-4K 8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

60発明の名称。

高周波エッチングの均一化方法

の特 頭 昭60-79251

愛出 願 昭60(1985)4月16日·

70杂明者 菊池

正 志 藤沢市長後1831

和出願人 日本真空技術株式会社

茅ケ崎市萩園2500番地

00代 理 人 弁理士 北村 欣一

外2名

明細響

1. 発明の名称

高周波ェッチングの均一化方法

2. 特許請求の範囲

平板状の隠匿と陰極を真空窓内に平行して配け、酸陰を高限波電板に投稿し、酸陰極に投稿した。 はないかができる。 はないがではないでは、したなのでは、 位の多孔平板を配け、 基板のエッチングの 位いい個所の多孔平板とのことを発をしている。 をいるように調節することを特徴とする 高限波ェッチングの均一化方法。

5. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は高周波電源に接続した電極にシリコ ンウェハ等の基板を取付け、これに均一にエッ チングを施す方法に関する。

(従来の技術)

従来、善板に高周波電源によりエッチングす

ることは行なわれており、基板に施されるエッ チングが不均一になると陽極と降極の電極関距 種を変えることも行なわれている。

(発明が解決しようとする問題点)

電極関策器を変えてエッチングの不均一を修 正すると、調節したい個所以外のエッチング速 度が変えられてしまうことが多く、基板全体を 均一にエッチングするための調節が容易でない。 本発明はエッチングの速度を簡単に部分的に調 節して基板全体の均一なエッチングを行なう方 法を提供することを目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

-419-

した。

ğ.,

(作用)

(突施例)

本発明の実施例を図面につき説明すると、額1 図に於て(1)は真空室、(2)(3)は数真空室(1)内に 豆に平行して設けた平板状の静価と陰極で、数 陰極(3)は高周波電源(4)に接続され、陽極(2)はア

は鉄孔部(6 a) に入り込む。 飲孔部(6 a) 内に於けるグロー放電は、鉄孔部(6 a) の内壁間を電子が往復するために比較的強いグローになる。またこの孔内に入り込んだグローでは、多孔平板(6) の背後の空間に何もない場合、第2図Aに示すように孔のでは、多いでは、ないでは、10 Bに 2 図 Bに示すように関係(2) が接近して位置するとグローは孔部(6 a) を通して拡がることがなくその強度も軽くなる。

従つて、例えば第 5 図示のように 局極(2) と機種(3) 間に配置した苗板(5)の位置 【、 】、 当に於けるエッチングの速度が第 4 図に見られるように位置 【、 まで次第に選くなる場合、第 1 図示のように多孔平板(6) をエッチング速度が遅くなる傾が 陽極(2) から大きく離れるように傾けて設置すれば、第 5 図示のように苗板(5) の各位置 【、 まのエッチングを均一化出来る。

尚、第1回示のエッチング装置に於て降後(2)と 陰極(3)の距離は15㎝であり、実空室(1)内には

ースに接続される。(5)は陸橋(3)に取付けした基板を示し、鉄英空室(1)内を実空化して高周装電 額(4)より電力を投入すると、陽標(3)と後橋(3)の間でグロー放電が発生し、放電領域内で生じたイオンが接続(3)の基板(5)に突入してその表面をエッチングする。

数多孔平板(6)の詳細は第2図示の如くであり、 グロー放電(7)は例えば数多孔平板(6)の孔部(6。) の口径が隔額シースの厚味もの2倍以上であれ

OHP₈ のガスを Q Q 7 5 Torrの圧力に導入し、 高周波電力密度が Q 2 5 W/ckとなるように電源 (4)から電力を与え、多孔平板(6)には底径 5 mの 孔紙(4 a) を 5 m間隔で千鳥状に配列した。 隔極(2)と多孔平板(6)はそのいずれかを第 6 図又 は第 7 図示の如く増曲させ、また強橋(3)を回転 させるように構成してもよい。

(発明の効果)

このように本発明によるときは、陽極の前面 に多孔平板を設け、これと陽極との距離をエッ チンが速度の低い個所で大きく、速い個所では 小さく調節するようにしたので簡単に基板全体 を均一にエッチングするように調節出来る効果 がある。

図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施例の説明級図、第2回 はグロー放電状態の説明図、第5回は一般的エッチング接世の説明級図、第4回は第5回のエッチング速度の級図、第5回は第1回示の場合のエッチング速度の級図、第6回及び第7回は

BEST AVAILABLE COPY

特開昭61-238981 (3)

本発明の他の実施例の説明練図である。

(1)…真空盒

(2) --- 陽 種

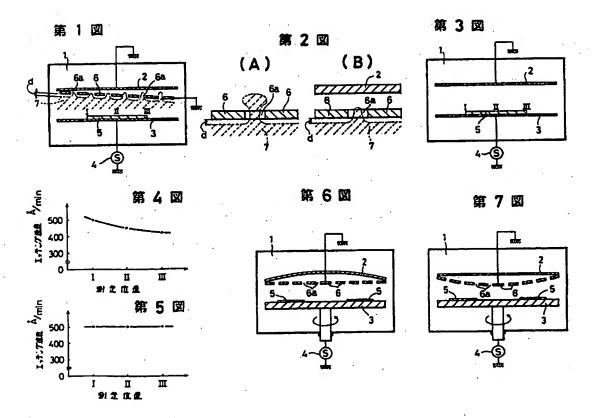
(3) … 陰 惩

(4)…高周波電源

(5) … 姜 板

(6) … 多孔平板

特 許 出 函 人 日本真空按将株式会社代 强 人 北 村 欣 一 外 2 名



-421-

9/19/05. EAST Version: 2.0.1.4